



MD 3822 F1 2009.01.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **3822** ⁽¹³⁾ **F1**
(51) Int. Cl.: *H01S 3/14* (2006.01)
B81C 1/00 (2006.01)
C01B 13/18 (2006.01)
C01B 13/32 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
C25F 3/12 (2006.01)

(12) **BREVET DE INVENȚIE**

Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării	
(21) Nr. depozit: a 2007 0306 (22) Data depozit: 2007.11.06	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2009.01.31, BOPI nr. 1/2009
(71) Solicitanți: INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD (72) Inventatori: SIRBU Lilian, MD; URSACHI Veaceslav, MD; MONAICO Elena, MD; TIGHINEANU Ion, MD (73) Titulari: INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD (74) Reprezentant: ANISIMOVA Liudmila	

(54) **Procedeu de obținere a microlaserului aleatoriu**

(57) **Rezumat:**

1 Invenția se referă la optoelectronică, în special la microlasere aleatorii, care pot fi utilizate în spectroscopie, diagnostica medicală, producerea display-urilor etc.

Procedeu de obținere a microlaserului aleatoriu constă în doparea unui templat semiconductor poros prin piroliza compușilor precursori ai elementelor de pământuri rare sau metale de tranziție cu oxidarea

2 simultană a lui. Pentru aceasta templatul se impregnează cu o soluție apoasă a precursorilor menționați, după care el este supus unui tratament termic timp de o oră la o temperatură de până la 1200°C, într-o atmosferă formată din gaz inert cu adaos de oxigen.

Revendicări: 1
Figuri: 5

MD 3822 F1 2009.01.31

Descriere:

Invenția se referă la optoelectronică, în special la microlasere aleatorii, care pot fi utilizate în spectroscopie, diagnostica medicală, producerea display-urilor etc.

5 Microlaserele aleatorii oferă o soluție ieftină de fabricare a microlaserelor în comparație cu alte microlasere, așa ca laserele pe semiconductori cu microdisc, lasere de emisie de suprafață cu cavități verticale și lasere pe cristale fotonice. Mecanismul fizic al acțiunii laser în laserele aleatorii constă în formarea microcavităților circulare la scară submicrometrică a mediului aleatoriu. Letokhov a demonstrat teoretic că combinarea împrăștierei multiple a luminii în medii aleatorii cu amplificarea luminii are ca rezultat o formă a acțiunii laser [1]. Ulterior acțiunea laser în medii aleatorii a fost demonstrată experimental. Majoritatea laserelor cu rezonatoare aleatorii propuse până în prezent au ca bază prafuri din cristale sau sticle [2]. Dezavantajul acestor lasere este dificultatea integrării lor în dispozitivele optoelectronice.

În calitate de cea mai apropiată soluție a invenției servește procedeul de obținere a laserului aleatoriu care include prepararea unui praf format din particule de oxid de metal, particulele de metal fiind dopate cu elemente de pământuri rare sau metale de tranziție [3]. Conform acestui procedeu, praful este obținut prin piroliza unui amestec din doi compuși: un compus al unui oxid de metal și un compus al unui metal de tranziție sau pământ rar la temperatura în diapazonul de 500...2500°C. Dezavantajul acestui procedeu este necesitatea tratamentului la temperaturi înalte, dificultatea dirijării morfologiei prafului și dificultatea folosirii lui în dispozitivele optoelectronice integrate.

20 Problema pe care o rezolvă invenția propusă constă în elaborarea unui procedeu de obținere a microlaserului aleatoriu la temperaturi joase, care să permită dirijarea cu morfologia lui și folosirea în dispozitivele optoelectronice integrate.

Procedeul de obținere a microlaserului aleatoriu conform invenției constă în doparea unui templat semiconductor poros prin piroliza compușilor precursori ai elementelor de pământuri rare sau metale de tranziție cu oxidarea simultană a lui. Pentru aceasta templatul se impregnează cu o soluție apoasă a precursorilor menționați, după care el este supus unui tratament termic timp de o oră la o temperatură de până la 1200°C, într-o atmosferă formată din gaz inert cu adaos de oxigen.

25 Rezultatul invenției constă în obținerea particulelor de oxid de metal la temperaturi joase, dirijarea cu proprietățile de împrăștiere a luminii prin dirijarea morfologiei templatului din compusul semiconductor poros și posibilitatea integrării în dispozitivele optoelectronice și fotonice, deoarece el este format pe un substrat semiconductor compatibil cu tehnologiile planare. Morfologia templatului poate fi dirijată prin schimbarea concentrației purtătorilor de sarcină în placheta semiconductoră, alegerea compoziției electrolitului și variația parametrilor electrici în procesul de tratament electrochimic aplicat la prepararea templatului poros. Pentru oxidarea templatului poros și activarea ionilor metalelor de tranziție sau pământ rar nu este nevoie de temperaturi ale tratamentului termic mai înalte de 1200°C. Efectul laser în material este obținut prin amplificarea luminii în interiorul particulelor din oxid de metal dopate cu elemente de pământuri rare sau metale de tranziție și împrăștierea luminii din cauza diferenței dintre indicii de refracție al particulelor de oxid de metal și al aerului înconjurător.

Invenția se explică prin fig. 1-5, care reprezintă:

- 40 - fig. 1, imaginea în secțiune a unui templat de GaAs luat la microscopul electronic de scanare VEGA TS 5130 MM;
 - fig. 2, difractograma cu raze X (XRD) a templatului de GaAs;
 - fig. 3, imaginea în secțiune a compozitului obținut în urma impregnării templatului din GaAs cu o soluție de $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O} : \text{H}_2\text{O}$ și tratamentului termic într-o atmosferă de nitrogen cu 1% de oxigen;
 45 - fig. 4, difractograma cu raze X (XRD) a particulelor de oxid de metal;
 - fig. 5, spectrul de emisie al particulelor de oxid de metal la excitare cu impulsuri de 10 ns a armonicii secundare a laserului Nd:YAG (532 nm) cu densitatea de excitare mai mică decât pragul de generare (curba 1) și mai mare decât pragul de generare (curba 2).

Exemplu de realizare a invenției

50 O plachetă de semiconductor n-GaAs:S cu orientarea cristalografică (100) și suprafața $0,2 \text{ cm}^2$ tăiată dintr-un cristal crescut prin metoda Czochralsky cu concentrația electronilor $0,3 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ la temperatura camerei este supusă tratamentului electrochimic într-o soluție apoasă de HCl cu concentrația 5% la densitatea curentului de 100 mA/cm^2 la temperatura camerei în decurs de 15 min. Ca rezultat se obține templatul poros de GaAs cu morfologia ilustrată în fig. 1. Difractograma cu raze X a templatului din fig. 2 demonstrează că compoziția și structura templatului poros coincide cu compoziția și structura plachetei inițiale de GaAs, deoarece reflexele din difractogramă corespund structurii arseniurii de galiu.

60 Templatul poros de GaAs este impregnat cu o soluție de $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O} : \text{H}_2\text{O}$ cu concentrația de 0,2 g/ml timp de 2 ore și ulterior este supus tratamentului termic într-o atmosferă de azot cu 1% de oxigen în decurs de o oră. În urma acestui procedeu morfologia templatului nu se schimbă, după cum este

MD 3822 F1 2009.01.31

4

ilustrat în fig. 3, totodată templatul este total oxidat, după cum dovedește difractograma din fig. 4. Toate reflexele din difractogramă corespund structurii β -Ga₂O₃. Deci, în urma acestui procedeu se obțin particule de β -Ga₂O₃.

5 Spectrul de emisie al particulelor obținute la excitarea cu armonica secundă a laserului Nd:YAG (532 nm) cu densitatea de excitare mai mică decât pragul de generare (curba 1 în fig. 5) coincide cu spectrul de emisie al ionilor de crom încorporați în matricea de β -Ga₂O₃, ceea ce demonstrează doparea efectivă a particulelor de β -Ga₂O₃ cu crom. La excitarea materialului cu densitatea de excitare mai mare decât pragul de generare are loc o transformare cardinală a spectrului de emisie spontană (curba 1) cu îngustarea bruscă a spectrului, intensificarea modei la 697 nm, care corespunde 10 tranziției ${}^2E(2\bar{A}) \rightarrow {}^4A_2$ în ionii de Cr³⁺, și suprimarea emisiei la alte lungimi de undă (curba 2), ceea ce demonstrează efectul laser în material.

15 În calitate de templat semiconductor poros folosit pentru prepararea particulelor de oxid de metal pot servi template de InP, GaP, CdSe, ZnSe și alte materiale semiconductoare. În calitate de metal de tranziție, în afară de Cr, poate fi folosit Ti, Mn, Fe, Co, Ni, iar în calitate de pământuri rare pot servi Nd, Er, Yb, Eu, Tb, Tm, etc.

20

(57) Revendicări:

25 Procedeu de obținere a microlaserului aleatoriu, care include doparea prin piroliză a compușilor precursori ai elementelor de pământuri rare sau metale de tranziție, **caracterizat prin aceea că** se impregnează un templat poros semiconductor cu o soluție apoasă a precursorilor menționați, după care templatul este supus unui tratament termic timp de o oră la o temperatură de până la 1200°C, într-o atmosferă formată din gaz inert cu adaos de oxigen.

30

(56) Referințe bibliografice:

1. Letokhov V.S. Multiple scattering and light amplification in random media. Zh. Eksp. Teor. Phys., 1967, 53, 1442
2. Markushev V.M., Zolin V.F. and Briskina Ch. M. Luminescence and stimulated emission of neodymium in sodium lanthanum molybdate powders, Sov. J. Quantum Electron, 1986, 16 (2), p. 281-283
3. US 6 656 588 B1 2003.12.02

Șef Secție:

GROSU Petru

Examinator:

EGOROVA Tamara

Redactor:

CANȚER Svetlana

MD 3822 F1 2009.01.31

5

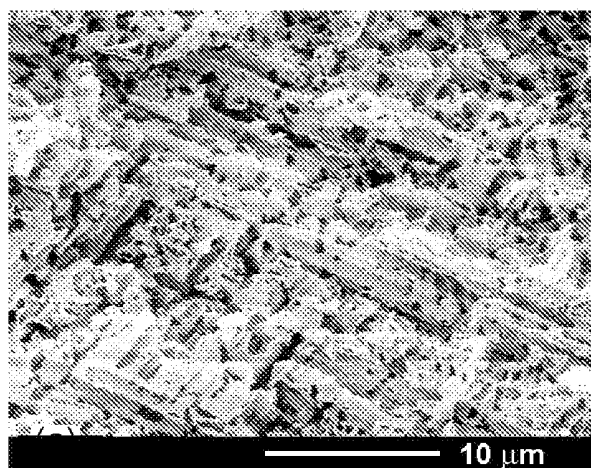


Fig. 1

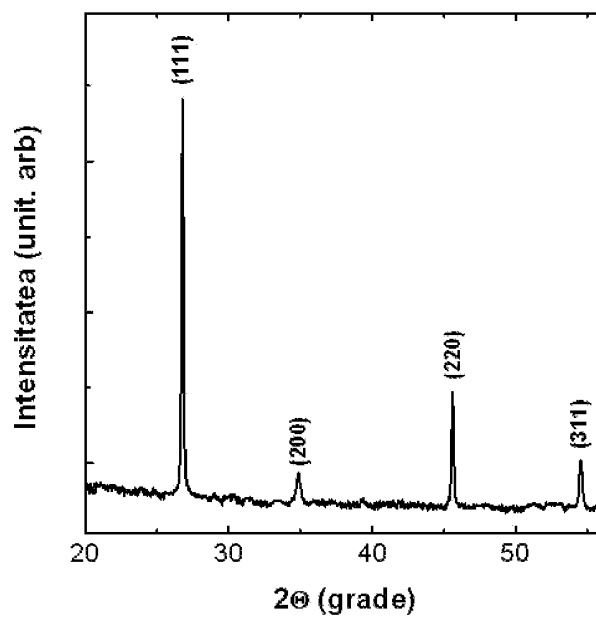


Fig. 2

MD 3822 F1 2009.01.31

6

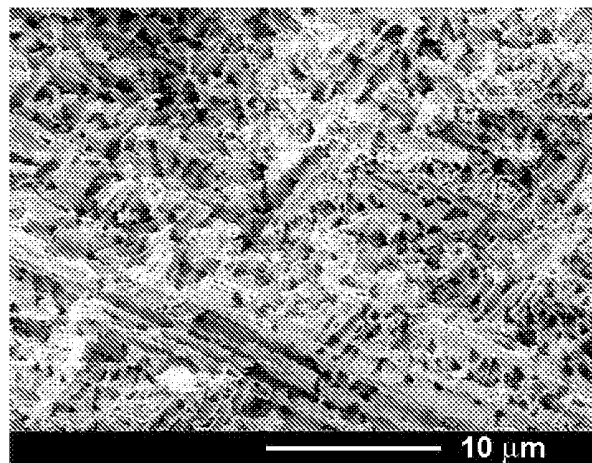


Fig. 3

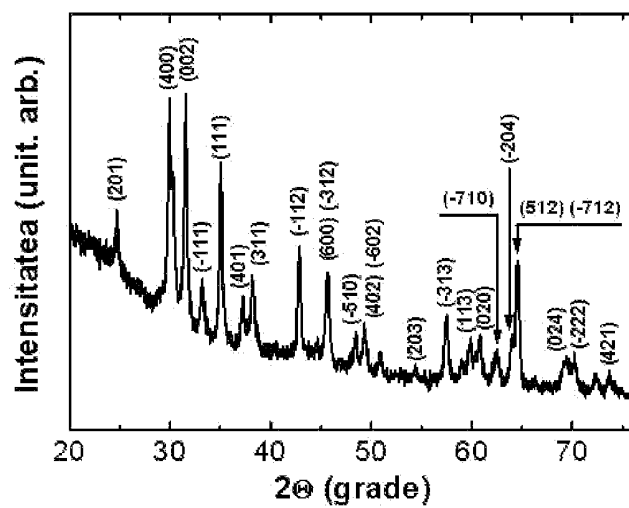


Fig. 4

MD 3822 F1 2009.01.31

7

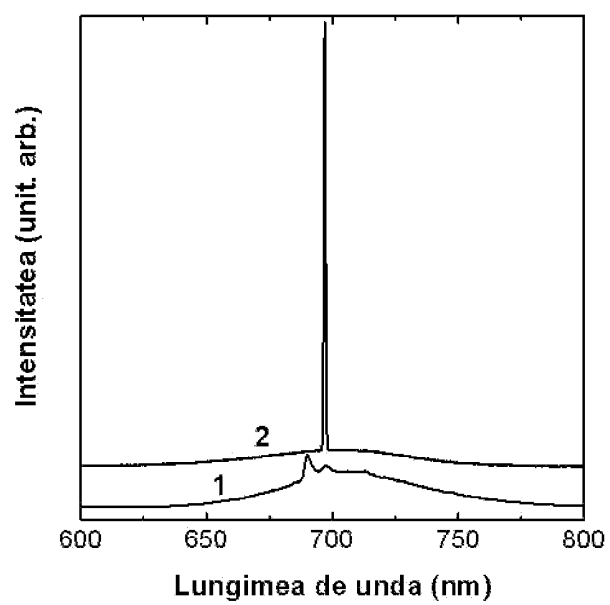


Fig. 5

RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2007 0306		
(22) Data depozit: 2007.11.06		
(51) : Int.Cl: <i>H01S 3/14</i> (2006.01) <i>B81C 1/00</i> (2006.01) <i>C01B 13/18</i> (2006.01) <i>C01B 13/32</i> (2006.01) <i>C01F 17/00</i> (2006.01) Alți indici de clasificare: Titlul : Procedeu de obținere a microlaserului aleatoriu (71) Solicitantul : INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD Termeni caracteristici : Procedeu de obținere a microlaserului aleatoriu Способ получения случайного микролазера		
I. Minimul de documente consultate (sistema clasificării și indici de clasificare Int. Cl.		
MD, 1994-2007 EA 1995-2007 SU 1970-1991, inclusiv și colecția „nepublică”		
II. Documente considerate ca relevante		
Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	1. Letokhov V.S. Multiple scattering and light amplification in random media. Zh. Eksp. Teor. Phys., 1967, 53, 1442	1
A	2. Markushev V.M., Zolin V.F. and Briskina Ch. M. Luminescence and stimulated emission of neodymium in sodium lanthanum molybdate powders, Sov. J. Quantum Electron, 1986, 16 (2), p. 281-283	
A	3. US 6 656 588 B1 2003.12.02	1
☐ Documentele următoare sunt indicate în continuare a rubricii II		☐ Informația referitoare la brevete paralele se anexează
* categoriile speciale ale documentelor consultate:		P - document publicat înainte de data de depozit dar după data priorității invocate
A - document care definește stadiul anterior general		T - document publicat după data de depozit sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidența principiul sau teoria care conține baza invenției
E - document anterior dar publicat la data de depozit național reglementar sau după aceasta data		X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă
L - document care poate pune în discuție data priorității invocate, poate contribui la determinarea datei publicării altor divulgări sau pentru un motiv expres (se va indica motivul)		Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură, aceasta combinație fiind evidentă pentru o persoană de specialitate
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere sau orice altă		& - document care face parte din aceeași familie de documente
Data finalizării documentării		2007.11.27
Examinatorul		EGOROVA Tamara